PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-075748

(43) Date of publication of application: 11.03.2004

(51)Int.Cl.

C09J161/06 B32B 15/08 C09J 7/00 C09J121/00 C09J163/00 C09J201/00 H05K 3/28 H05K 3/38

(21)Application number: 2002-234901

(71)Applicant: KYOCERA CHEMICAL CORP

(22)Date of filing:

12.08.2002

(72)Inventor: INMAKI NORIKO

OGAWA KATSURA

(54) FLAME-RETARDANT ADHESIVE COMPOSITION, FLEXIBLE COPPER-CLAD LAMINAE, COVER LAY, AND ADHESIVE FILM

(57)Abstract:

which is halogen-free and flame-retardant and gives a flexible copper-clad laminate, a cover lay, and an adhesive film excellent in heat resistance.

SOLUTION: The halogen-free flame-retardant adhesive composition essentially comprises (A) an epoxy resin, (B) a polyfunctional aralkylphenol resin having biphenyl skeletons and phenol skeletons represented by the structural formula, (C) a cure accelerator, (D) an elastomer (e.g. a carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber), (E) a phosphazene compound (e.g. cyclophenoxyphosphazene), and (F) an inorganic filler, the amount of the elastomer (D) being 5-80wt% based on the total amount of the composition.

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adhesive

$$\bigcup_{U,H}^{-1} \operatorname{col}^2 - \bigcup_{Q,H}^{-1} \operatorname{col}^2 - \bigcup_{Q,H}^{H}$$

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-75748 (P2004-75748A)

(43) 公開日 平成16年3月11日 (2004.3.11)

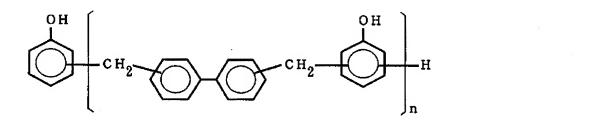
			(10) = 11	[150 10-1-013		
(51) Int.C1. ⁷	FI		テーマコード(参考)			
CO9J 161/06	C091	161/06		4F100)	
B32B 15/08	B32B	15/08	J	4 J O O 4	Ŀ	
CO9J 7/00	B32B	15/08	R	4 J O 4 C)	
CO9J 121/00	CO91	7/00		5E314	Ļ	
CO9J 163/00	CO91	121/00		5E343	3	
	審查請求 オ	花精求 請求項	頁の数 8 01	. (全 11 頁)	最終頁に続く	
(21) 出願番号	特願2002-234901 (P2002-234901)	(71) 出願人	390022415			
(22) 出願日	平成14年8月12日 (2002.8.12)	() []		カル株式会社		
()	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		埼玉県川口	市領家五丁目1	4番25号	
		(72) 発明者	印牧 典子			
		` '	埼玉県川口	市領家5丁目1	4番25号 東	
			芝ケミカル	株式会社川口工	場内	
		(72) 発明者	小川 桂			
			埼玉県川口	市領家5丁目1	4番25号 東	
			芝ケミカル	株式会社川口工	場内	
		Fターム (参	考) 4F100 AI	B17B AB33B AK0	1D AK33C AK49A	
			Ai	(53C ALO5C ALO	9C BA02 BA03	
			BA	A10A BA10B BA1	OD CAO2C CAO8C	
			CA	A23C GB43 JJ0	7C JL11C	
			4J004 A	A02 AA05 AA1	2 AA13 AA17	
		1	Ba	A02 EA05 FA0	5	
					最終百に締く	

(54) 【発明の名称】難燃性接着剤組成物、フレキシブル鋼張板、カバーレイ及び接着フィルム

(57)【要約】

【課題】ハロゲンフリーの難燃性を示ししかも耐熱性に優れるフレキシブル銅張積層板、カパーレイ、接着フィルムを得ることのできる接着剤が提供される。

【解決手段】(A)エポキシ樹脂、(B)下記構造式に示すピフェニル骨格及びフェノール骨格を有する多官能アラルキルフェノール樹脂、



(C) 硬化促進剤、(D) カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムなどのエラストマー、(E) シクロフェノキシホスファゼンなどのホスファゼン化合物および(F) 無機充填剤を必須成分とするとともに、(D) エラストマーを接着剤組成物全体に対して5~80重量%の割合で含有するハロゲンフリーの難燃性接着剤組成物とその関連製品であ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) エポキシ樹脂、

(B) 下記構造式に示すピフェニル骨格及びフェノール骨格を有する多官能アラルキルフェノール樹脂、

【化1】

$$\begin{array}{c|c} OH & OH \\ \hline \\ CH_2 & OH \\ \hline \\ \end{array}$$

(但し、式中、nは1~10の整数を表す)

- (C) 硬化促進剂、
- (D) エラストマー、
- (E) 少なくとも一種のホスファゼン化合物および

(F)無機充填剤

を必須成分とするとともに、(D)エラストマーを接着削組成物全体に対して5~80重量%の割合で含有することを特徴とするハロゲンフリーの難燃性接着削組成物。

【請求項2】

(D) エラストマーが、合成ゴム、ゴム変性高分子化合物、高分子工ポキシ樹脂のいずれ か又は2種類以上の組合せからなる請求項1記載のハロゲンフリーの難燃性接着剤組成物

【請求項3】

請求項1または請求項2記載の接着削組成物によって、ポリイミドフィルムの少なくとも片面に銅箔を張り合わせてなることを特徴とするフレキシブル銅張積層板。

【請求項4】

請求項1または請求項2記載の接着剤組成物によって、ポリイミドフィルムの表面に樹脂層を形成してなることを特徴とするカパーレイ。

【請求項5】

請求項1または請求項2記載の接着剤組成物をフィルム状に形成してなることを特徴とする接着フィルム。

【請求項6】

請求項1または請求項2記載の接着削組成物によって、ポリイミドフィルムの少なくとも 片面に銅箔を張り合わせた後、回路を触刻形成してなることを特徴とするフレキシブルプ リント配線板。

【請求項7】

請求項 6 記載のフレキシブルプリント配線板上に請求項 4 記載のカバーレイを張り合わせてなることを特徴とするフレキシブルプリント配線板。

【請求項8】

請求項6または請求項7記載のフレキシブルプリント配線板と補強板を請求項5記載の接着削フィルムを介して張り合わせてなることを特徴とするプリント配線板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ハロケンフリーの難燃性接着剤組成物ならひにそれを用いた、フレキシブル鋼

20

30

張積層板、カパーレイ及び接着フィルムに関し、さらにはこれらを用いて製造されたプリント配線板に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、環境問題、特に人体に対する安全性についての世界的な関心の高まりに伴なって、電気・電子機器についても、従来からの難燃性に加え、より少ない有害性、より高い安全性という要求が増大している。すなわち、電気・電子機器は、単に燃えにくいだけでなく、有害がスや有害煙塵の発生が少ないことが要望されている。従来、電気・電子機器の配線に使用するフレキシブルプリント配線板は、フレキシブル銅張積層板、カバーレイあよび接着フィルムにより構成されるが、そこに使用される接着剤には、難燃剤として作用する臭素が含まれる臭素化工ポキシ樹脂、特にテトラブロモビスフェノールム型エポキシ樹脂が一般に使用されている。

[00003]

このような臭素化エポキシ樹脂は、良好な難燃性を有するものの、燃焼時に有害なハロゲン化水素(臭化水素)がスを発生するため、その使用が抑制されつつある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、難燃化手法としてハロゲンを用いずに、燃焼時臭化水素などの有毒ガスを発生させることなく、良好な難燃性を示すとともに、耐熱性、耐折性、電気絶縁性等に優れた接着削組成物を提供することをも目的とする。さらに、本発明は、そのような難燃性接着削組成物を用いたフレキシブル銅張積層板、カパーレイおよび接着フィルム、並びにこれらを用いて製造されたフレキシブルプリント配線板を提供することをも目的とする

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記の目的を達成しようと鋭意研究を重ねた結果、特定の構造を有する硬化剤多官能アラルキルフェノール樹脂を使用するとともに、接着剤組成物中にホスファゼン化合物、無機充填剤を添加することにより、上記目的が実用的に達成できることを見りだし、本発明を完成したものである。

[0006]

即ち、本発明は、

(A) エポキシ樹脂、

(B) 下記構造式に示すピフェニル骨格及びフェノール骨格を有する多官能アラルキルフェノール樹脂、

【化2】

$$\begin{array}{c|c} OH & OH \\ \hline \\ CH_2 & OH \\ \hline \\ \end{array}$$

(但し、式中、nは1~10の整数を表す)

- (C) 硬化促進剂、
- (D) エラストマー、
- (E) 少なくとも一種のホスファゼン化合物および
- (F) 無機充填剤

50

10

20

を必須成分とするとともに、(D)エラストマーを接着削組成物全体に対して5~80重量%の割合で含有することを特徴とするハロゲンフリーの難燃性接着削組成物である。また、上記ハロゲンフリーの難燃性接着削組成物を用いたフレキシブル銅張積層板、カバーレイおよび接着フィルム、並びにこれらを用いて製造されたフレキシブルプリント配線板である。

[0007]

以下、本発明を詳細に説明する。

[0008]

本発明に用いる(A) エポキシ樹脂としては、1分子中に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂を使用することができる。この1分子中に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂としては、例えば、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノールF型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエーテル型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、複素環型エポキシ樹脂、がらは単独又は2種以上混合して使用することができる。これらのエポキシ樹脂は、通常、溶剤に溶解して使用することができる。その溶剤は、エポキシ樹脂、エポキシ 用硬化剤、エポキシ用硬化促進剤、エラストマーおよびホスファゼンを溶解するものであればよいが、接着剤の塗布乾燥工程において溶剤が残留しないように沸点160℃以下の溶剤であることが望ましい。具体的な溶剤としては、メチルエチルケトン、トルエン、アセトン、エチルセロソルプ、メチルセロソルプ、シクロヘキサノン等が学げられ、これらは単独又は2種以上混合して使用することができる。

[0009]

本発明に用いる(B)ピフェニル骨格及びフェノール骨格を有する多官能アラルキルフェノール樹脂としては、前記した式化2で示される樹脂であり、ピフェニル骨格含有ノボラック型フェノール樹脂と呼ぶこともできる。また、この多官能アラルキルフェノール樹脂は、通常、エポキシ樹脂の硬化剤として使用されるもので、例えば、アミン硬化系のジシアンジアミド(DICY)、芳香族ジアミンや、フェノール硬化系のフェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ピフェノールA型ノボラック樹脂、トリアジン変性フェノールノボラック樹脂等とともに、必要に応じて併用することができる。

[0010]

本発明に用いる(C)硬化促進剤としては、通常、エポキシ樹脂の硬化促進剤に使用されているものであり、2-エチルー4-メチルイミダゾール、1-ペンジルー2-メチルイミダゾール等のイミダゾール化合物、三フッ化ホウ素アミン錯体、トリフェニルホスフィン等が学げられる。これらの硬化促進剤は単独又は2種以上混合して使用することができる。

[0011]

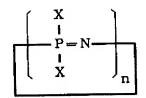
本発明に用いる(D) エラストマーとしては、アクリルゴム、アクリロニトリルプタジエンゴム、カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴム等の各種合成ゴム、ゴム変性の高分子量化合物、高分子エポキシ樹脂、変性ポリイミド、変性ポリアミドイミド等のエラストマーが挙げられ、これらは単独または2種以上混合して使用することができる。それらのなかで好ましくは、合成ゴム、ゴム変性高分子化合物、高分子エポキシ樹脂などが使用される。

[0012]

本発明に用いる(E)ホスファゼン化合物としては、実質的にハロゲンを含まないもので耐熱性、耐湿性、難燃性、耐薬品性等の点から、融点が80℃以上であるホスファゼン化合物を好ましく使用できる。具体的な例としては、下記化学式に示すようなシクロホスファゼンオリゴマー等が挙げられ、

【化3】

10



10

40

50

(但し、式中、Xは水素原子あるいはハロゲンを含まない有機基であって、それらが互いに同じでも異なってもよい。またハは3~10の整数を表す)

シクロホスファセンオリゴマーにおけるハロゲンを含まなり有機基Xとしては、アルコキシ基、フェノキシ基、アミノ基、アリル基などが挙げられる。

[0013]

本発明に用いる(F)無機充填削としては特に制限なく、タルク、アルミナ、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、溶融シリカ、合成シリカ等が挙げられ、これらは単独又は2種以上混合して使用することができる。無機充填削の配合割合は、樹脂組成物全体に対して5~50重量%の割合で配合することが好ましい。配合量が5重量%未満では、十分な難燃性が得られず、また50重量%を超えると、接着削組成物が硬く脆くなるため、ポリイミドフィルムとの接着力が低下して好ましくない。

[0014]

本発明のFPC基板様の接着削組成物は、(A)エポキシ樹脂、(B)前述した化2に示すじフェニル骨格及びフェノール骨格を有する多官能アラルキルフェノール樹脂、(C)で化促進剤、(D)エラストマー、(E)少なくとも一種のホスファゼン化合物および(F)無機充填削を必須成分とするが、本発明の目的に反しない限度において、また必要に応じて、微粉末の無機質又は有機質の充填削、顔料および劣化防止削等を添加配合することができる。上述したこれらの各成分は、メチルエチルケトン、トルエン等の溶削を用いて均一に溶解して容易にFPC基板用の接着削組成物を製造することができる。

[0015]

以上用述べた本発明の接着削組成物は、これをメチルエチルケトン、トルエン、アセトン、エチルセロソルプ、メチルセロソルプ、シクロヘキサノン等の好適な有機溶削で希釈して樹脂溶液となし、これをポリイミドフィルム上に塗布し、熱ロールで銅箔を片面又は両面に張り合わせた後、加熱硬化するという通常の方法によりフレキシブル銅張積層板を製造することができる。

[0016]

また、本発明の接着削組成物は、これをメチルエチルケトン、トルエン、アセトン、エチルセロソルプ、メチルセロソルプ、シクロヘキサノン等の好適な有機溶削で希釈して樹脂溶液となし、これをキャリアフィルムのポリイミドフィルム上に塗布し、加熱乾燥するという通常の方法によりカバーレイを製造することができる。

[0017]

また、本発明の接着剤組成物は、これをメチルエチルケトン、トルエン、アセトン、エチルセロソルプ、メチルセロソルプ、シクロヘキサノン等の好適な有機溶剤で希釈して樹脂溶液となし、これをキャリアフィルム上に塗布し、加熱乾燥して剥離するという通常の方法により接着フィルムを製造することができる。

[0018]

また、該フレキシブル銅張積層板に回路を触刻形成し、必要であれば穴明けスルーホール

10

20

50

メッキを施し、次いで所定箇所に穴を明けた該カバーレイを重ねて加熱加圧成形するとい **す 通常 の 方 法 で フ レ キ シ ブ ル プ リ ン ト 配 線 板 を 製 造 す る こ と が で き る 。 更 に こ の フ レ キ シ** プ ルプ リント 配 線 板 に 該 接 着 フィルム を 介 し て 補 強 板 を 重 ね 合 わ せ 、 加 熱 加 圧 成 形 す る と いう通常の方法で補強板付きフレキシプルプリント配線板を製造することができる。

[0019]

また、多層プリント配線板は、該フレキシブルプリント配線板に該接着フィルムを介して 該 フレ キ シ プ ル 銅 張 積 層 板 ま 友 は 八 口 ゲ ン を 含 ま な い ガ ラ ス エ ポ キ シ 銅 張 積 層 板 な ど を 重 ね合わせ、加熱加圧成形し、スルーホールを形成し、スルーホールメッキを行った後、所 定の回路を形成するという通常の方法により製造することができる。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定 されるものではない。从下の実施例および比較例において「部」とは「重量部」を意味す 7.

[0021]

実施例1

カルポキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニポール1072(日本セオン社製、 商品名)40.5部、ピスフェノールA型エポキシ樹脂のエピコート1001(ジャパン エポキシレジン社製商品名、エポキシ当量475)35部、ピフェニル骨格含有ノポラッ ク型フェノール樹脂のMEH-7851(明和化成社製商品名、水酸基当量199)15 部、2-エチル-4-メチルイミダゾール0.2部、水酸化アルミニウム10部、シクロ フェノキシホスファセンオリゴマー(融点100℃)10部および老化防止剤のN.N' - ジー 2 - ナフチル - P - フェニレンジアミン 1 部をメチルエチルケトン/トルエン= 6 / 4 の 退 合 溶 剤 に 溶 解 希 釈 し 、 固 形 分 3 0 % の F P C 基 板 用 の 接 着 剤 組 成 物 を 製 造 し た。

[0022]

実施例2

カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニポール1072(前出)40.5部 、 クレ ゾ ー ル ノ ボ ラ ッ ク 型 エ ボ キ シ 樹 脂 の Y D C N - 7 0 4 P (東 都 化 成 社 製 商 品 名 、 エ ポキシ当量215)25.5部、ピフェニル骨格含有ノポラック型フェノール樹脂のME H-7851 (前出) 24部、2-エチル-4-メチルイミダゾール 0. 12部、水酸化 アルミニウム10部、シクロフェノキシホスファゼンオリゴマー (融点100℃) 10部 および老化防止剤のN、N′ージー2ーナフチルーPーフェニレンジアミン1部をメチル エチルケトン/トルエン=6/4の混合溶剤に溶解希釈し、 固形分 30%のFPC基板用 の接着削組成物を製造した。

[0023]

実施例3

カルポキシ含有アクリロニトリルプタシエンゴムのニポール1072(前出)40.5部 、ピフェニル骨格含有多官能型エポキシ樹脂のNC-3000S(日本化業社製商品名、 エポキシ当量285)29部、ピフェニル骨格含有ノポラック型フェノール樹脂のMEH - 7 8 5 1 (前出) 2 0 部、2 - エチル - 4 - メチルイミダゾール 0 . 1 5 部、水酸化ア ルミニウム10部、シクロフェノキシホスファゼンオリゴマー(融点100℃)7部およ ひ老化防止剤のN、N′ージー2ーナフチルーPーフェニレンジアミン1部をメチルエチ ルケトンノトルエン= 6 / 4 の 混 合 溶 剤 に 溶 解 希 釈 し 、 固 形 分 3 0 % の F P C 基 板 用 の 接 着剤組成物を製造した。

[0024]

比較例1

カルポキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニボール1072(前出)40.5部 、ピスフェノールA型エポキシ樹脂のエピコート1001(前出)48. 5部、4. 4′ ージアミノジフェニルスルホン(アミン当量62)5.7部、2-エチル-4-メチルイ ミダゾール0.2部、水酸化アルミニウム10部、シクロフェノキシホスファゼンオリゴ マー(融点100℃)10部および老化防止剤のN、N′ージー2ーナフチルーPーフェニレンジアミン1部をメチルエチルケトン/トルエン=6/4の混合溶剤に溶解希釈し、 固形分30%のFPC基板用の接着剤組成物を製造した。

[0025]

比較例2

カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニボール1072(日本ゼオン社製、商品名)40. 5 部、ピスフェノールA型エボキシ樹脂のエピコート1001(前出)40. 5 部、フェノールノボラック樹脂(水酸基当量104)9部、2-エチル-4-メチルイミダソール0. 2 部、水酸化アルミニウム10部、シクロフェノキシホスファゼンオリゴマー(融点100℃)10部および老化防止剤のN、N′ージー2-ナフチル-P-フェニレンジアミン1部をメチルエチルケトン/トルエン=6/4の混合溶剤に溶解希釈し、固形分80%のFPC基板用の接着剤組成物を製造した。

10

[0026]

比較例 3

カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニボール1072(日本ゼオン社製、商品名)40.5 部、クレゾールノボラック型エボキシ樹脂のYDCN-704P(前出)38部、4.4′ージアミノジフェニルスルホン(前出)11部、2-エチル-4-メチルイミダゾール0.15 部、水酸化アルミニウム10部、シクロフェノキシホスファゼンオリゴマー(融点100℃)10部および老化防止剤のN、N′ージー2-ナフチル-P-フェニレンジアミン1部をメチルエチルケトン/トルエン=6/4の混合溶剤に溶解希釈し、固形分30%のFPC基板用の接着剤組成物を製造した。

20

[0027]

比較例4

カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニボール1072(日本ゼオン社製、商品名)40.5部、クレゾールノボラック型エボキシ樹脂のYDCN-704P(前出)33部、フェノールノボラック樹脂(前出)16部、2-エチル-4-メチルイミゲゾール0.15部、水酸化アルミニウム10部、シクロフェノキシホスファゼンオリゴマー(融点100℃)10部および老化防止剤のN、N′ージー2-ナフチル-P-フェニレンジアミン1部をメチルエチルケトン/トルエン=6/4の混合溶剤に溶解希釈し、固形分30%のFPC基板用の接着剤組成物を製造した。

30

[0028]

比較例 5

カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニボール1072(日本ゼオン社製、商品名)40.5部、クレソールノボラック型エボキシ樹脂のYDCN-704P(前出)26部、ピフェニル骨格含有ノボラック型フェノール樹脂のMEH-7851(前出)24部、2-エチル-4-メチルイミダソール0.15部、水酸化アルミニウム10部、トリフェニルホスフェート10部および老化防止剤のN.N′ージー2-ナフチル-P-フェニレンジアミン1部をメチルエチルケトン/トルエン=6/4の混合溶剤に溶解希釈し、固形分80%のFPC基板用の接着剤組成物を製造した。

40

[0029]

比較例6

カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニボール1072(日本ゼオン社製、商品名)40.5 部、クレゲールノボラック型エボキシ樹脂のYDCN-704P(前出)26部、ピフェニル骨格含有ノボラック型フェノール樹脂のMEH-7851(前出)24部、2-エチル-4-メチルイミゲゲール0.15 部、水酸化アルミニウム10部、トリフェニルホスフェート15部および老化防止剤のN、N′ージー2-ナフチル-P-フェニレンジアミン1部をメチルエチルケトン/トルエン=6/4の混合溶剤に溶解希釈し、固形分30%のFPC基板用の接着剤組成物を製造した。

[0030]

比較例7

カルボキシ含有アクリロニトリルプタジエンゴムのニボール1072(日本ゼオン社製、商品名)45部、ピスフェノールA型臭素化エボキシ樹脂のYDB-400(東都化成社製商品名、エボキシ当量400)23部、臭素化ノボラック型エボキシ樹脂のBRENS(日本化業社製商品名、エボキシ当量284)23部、4、4′ージアミノジフェニルスルホン(前出)8、6部、2-エチル-4-メチルイミダゾール0、2部および老化防止削のN、N′ージー2-ナフチル-P-フェニレンジアミン1部をメチルエチルケトンノトルエン=6/4の混合溶削に溶解希釈し、固形分30%のFPC基板用の接着削組成物を製造した。

[0081]

実施例 $1 \sim 8$ および比較例 $1 \sim 7$ で製造したFPC基板用の接着削組成物を厚す 25μ m のポリイミドフィルムのカプトン(東レデュポン製、商品名)に、乾燥後の厚さが 15μ m となるようにロールコーターで塗布乾燥し、その接着削面と銅箔(35μ m)の処理面とを重ね合わせて、 120 0 0 ラミネートロールで圧着した後、オープンで 100 0 0 時間、 130 0 0 3 時間、 160 0 0 3 時間 次処理し、接着削を硬化させて 10 0 0 0 万レキシブル銅張積層板を得た。

[0032]

実施例1~3あよび比較例1~7で製造したFPC基板用の接着剤組成物を厚す25 μ m のポリイミドフィルムのカプトン(前出)に、乾燥後の厚さが35 μ m となるようにロールコーターで塗布乾燥し、半硬化させて10種類のカパーレイを作製した。このカパーレイを実施例1~3 および比較例1~7で製造したされぞれの接着剤組成物を用いて作製したフレキシブル銅張積層板に重ね合わせ、熱プレスで160℃、4MPム、1時間加熱加圧接着し、10種類の評価用のカパーレイ付きフレキシブル基板を作製した。

[0033]

次いで、実施例1~8および比較例1~7で製造したFPC基板用の接着削組成物を、厚さ40μmのポリプロピレンフィルムに、乾燥後の厚さか50μmとなるようにロールコーターで塗布乾燥し、半硬化させて10種類の接着フィルムを作製した。この接着フィルムを厚さ125μmのポリイミド補強板に120℃のラミネートロールで圧着した後、キャリアフィルムのポリプロピレンフィルムを剥がし、実施例1~8および比較例1~7で製造した夫々の接着削組成物を用いて作製したフレキシプル銅張積層板のフィルム面に重ね合わせ、熱プレスで160℃、0、5MPム、1時間加熱加圧接着し、10種類の評価用の補強板付きフレキシブル基板を作製した。

[0034]

実施例 1 ~ 8 および比較例 1 ~ 7 で製造したFPC基板用の接着削組成物を用いて得られた 1 0 種類の基板についての特性評価を行ったので、結果を表 1 、 2 に示す。

[0035]

【表 1 】

例		実施例		比喇	交例	
特性(単位)	1	2	3	1	. 2	
耐燃性 [UL94] *1 半田耐熱性 *2	V-0	V-0	V-0	全焼	全焼	
260℃	0	0	0	0	0	10
280℃	0	0	0	0	0	
300℃	0	0	0	0	0	
耐折強さ(回) [縦方向] *3	2350	2421	2455	2164	2223	
絶縁抵抗 (Ω) *4						
[D-2/100]	7.0	1.0	1.1	2.1	4.3	
_	$\times 10^{11}$	$\times 10^{12}$	$\times 10^{12}$	$\times 10^{11}$	$\times 10^{11}$	
燃焼ガス分析結果*5						20
臭化水素濃度(g/100 g)	0	0	0	0	0	

* 1 : 耐燃性試験に用いた試験片は、銅張積層板の銅箔をエッチングによりすべて除去して作製した。

[0036]

* 2 : 2 6 0 ℃、2 8 0 ℃および 3 0 0 ℃の半田浴に 1 分間フロートさせて、フクレの有無を確認した。〇印 フクレなし、×印 フクレあり。

[0037]

* 3 : JIS-P-8115に準じて測定。銅張積層板とカバーレイの組合せで作製したフレキシブル基板で測定。

[0038]

* 4 : 1 m m 間隔 クシ型 テスト パターンで 測定。

[0089]

* 5 : 各々の固形分のみの樹脂サンプルを、750℃、10分間の条件下、空気中で燃焼させ、その際に発生するガスを吸収液に吸収させて、イオンクロマトグラフィにて分析を行った。

[0040]

【表2】

40

30

40

1	7 9]		比較例		
特性(単位)	3	4	5	6	7
耐燃性 [UL94] *1 半田耐熱性 *2	全焼	全焼	V-1	V -0	V-0
260℃	0	\circ	0	×	0
280℃	0	0	×	×	0
300℃	0	0	×	×	×
耐折強さ(回) [縦方向] [*] 絶縁抵抗(Ω) ^{*4}	*3 2280	2324	1630	1015	2351
[D-2/100]	$\begin{array}{c} 5.5 \\ \times 10^{11} \end{array}$			1.2×10^{9}	5.0×10^{11}
燃焼ガス分析結果*5					
臭化水素濃度(g/100 g	0 (:	0	0	0	19.5

* 1 : 耐燃性試験に用いた試験片は、銅張積層板の銅箔をエッチングによりすべて除去して作製した。

[0041]

* 2 : 2 6 0 ℃、2 8 0 ℃および 8 0 0 ℃の半田浴に 1 分間フロートさせて、フクレの有無を確認した。〇印 フクレなし、×印 フクレあり。

[0042]

* 3 : JIS-P-8115に準して測定。鋼張積層板とカパーレイの組合せで作製したフレキシブル基板で測定。

[0043]

* 4: 1 m m 間隔 クシ型 テスト パターンで 測定。

[0044]

* 5 : 各々の固形分のみの樹脂サンプルを、750℃、10分間の条件下、空気中で燃焼させ、その際に発生するがスを吸収液に吸収させて、イオンクロマトグラフィにて分析を行った。

[0045]

【発明の効果】

以上の説明および表 1 ~表 2 から明らかなように、本発明によれば、塩素、臭素を実質的に含有しないで優れた難燃性を示し、しかも耐熱性に優れるフレキシブル銅張積層板、カバーレイ、接着フィルムを得ることのできる接着削が提供される。このような材料を用いれば、良好な環境特性を付与し、かつ種々の特性に優れたフレキシブルプリント配線板を製造することができる。

フロントページの続き

 (51)Int. CI. 7
 F I
 テーマコード(参考)

 C 0 9 J 201/00
 C 0 9 J 163/00

 H 0 5 K 3/28
 C 0 9 J 201/00

H05K 3/38 H05K 3/28 F H05K 3/38 E

F ターム(参考) 4J040 CA001 CA002 CA071 CA072 EB051 EB052 EC001 EC002 EC021 EC022

EC061 EC062 EC071 EC072 EC261 EC262 EG001 EG002 EH031 EH032

HD28 KA17 KA23 KA36 LA08 MA02 MA10

5E314 AA36 BB03 CC15 FF06 FF19 GG08 5E343 AA16 AA17 AA33 CC01 CC03 GG02 GG16

【要約の続き】

7.

【選択図】 なし